

「INCHEM TOKYO 2015 : 第 5 回 水イノベーション」 出展のお知らせ

2015 年 11 月 09 日

オルガノ株式会社

当社は 11 月 25 日～11 月 27 日に東京国際展示場（東京ビッグサイト）で開催される「INCHEM TOKYO 2015 : 第 5 回 水イノベーション」に出展いたします。

ご来場の際は、ぜひオルガノブースまでお立ち寄りください。

➤ 展示会名： INCHEM TOKYO 2015 : 第 5 回 水イノベーション

<http://www.jma.or.jp/INCHEM/>

➤ 開催日時： 2015 年 11 月 25 日（水）～11 月 27 日（金） 10 : 00～17 : 00

➤ 開催地： 東京国際展示場（東京ビッグサイト）東ホール 東京都江東区有明 3-11-1

【オルガノブース】 東 1 ホール 1D-18

※会場へのアクセス方法はこちらをご覧ください。

<http://www.bigsight.jp/access/transportation/>

➤ 展示内容：

本展示会では、工場様向けの排水処理技術から水処理薬品、純水・超純水装置、井水活用・水熱利用・環境修復事業サービスなど、排水処理技術を中心に水処理技術全般をご紹介します。

排水処理技術関連では、従来装置に比べ約 4 倍の速度での処理が可能な「高速加圧浮上装置 H-DAF」のデモ機展示をはじめ、幅広い条件の排水を安定かつ高速で処理でき、バイオガスの回収・発電利用が可能な「流動担体型嫌気処理装置」、排水に含まれる油分の分解促進剤「オルガミン G」、膜分離活性汚泥（MBR）法を採用し排水の回収に威力を発揮する「OFAS（オーファス）」など、多彩な技術・製品を展示します。

また小規模水道向け設備としては、標準化により大幅なコストダウン、省スペース等を実現した膜ろ過装置「オルファイン WMF」や、維持管理が容易で経済性に優れた「紫外線（UV）処理装置」などを出展いたします。



高速加圧浮上装置
H-DAF



MBR 法排水処理装置
OFAS



小型膜ろ過装置
オルファイン WMF

以上